

第16回若手科学者によるプラズマ研究会 2013.03.4-6

ジャイロ運動論コードを用いた 電子エネルギー閉じ込め改善に関する乱流輸送研究



 $T_{\rm e}/T_{\rm i} > 1$ の領域において $H_{\rm H98(y,2)} > 1$ となるデータを確認

背景

核燃焼プラズマにおいてアルファ粒子による加熱が予想されるため、 $T_{\rm e} > T_{\rm i}$ となる場合での輸送現象の理解が求められている

 $\Box T_{e} < T_{i}$ 領域: T_{i}/T_{e} 増加 \Rightarrow 閉じ込め改善[1]

 $\Box T_{e} > T_{i}$ 領域: T_{e}/T_{i} 増加 \Rightarrow 閉じ込め劣化?

輸送シミュレーションでは劣化の傾向が見られた

イオン温度勾配/捕捉電子モード(ITG/TEM)に起因する乱流輸送 の促進が原因[2]

しかしながら、Hモードのデータベースでは $T_{\rm e}/T_{\rm i} > 1$ の領域に おいて $H_{\rm H98(y,2)} > 1$ が得られているデータが存在している

目的

- *T_e > T_i* となる領域のデータを対象として、*H_{H98(y,2)} > 1*が得られる場合の特徴を調査
- 乱流輸送の観点からどのような条件下で閉じ込めが改善されるのか探索

[1] Progress in the ITER Physics Basis, Chapter2: Plasma confinement and transport, Nucl. Fusion 47, S18 (2007).
 [2] E. Narita *et al*, Plasma Fusion Res. 7, 2403102 (2012).

電子の熱エネルギー閉じ込め性能の改善による $H_{H98(y,2)} > 1$ の取得

公開データベース: The International Global Confinement Database[3]

● *T*_{e0}/*T*_{i0} > 1において *H*_{H98(y,2)} > 1となるデータ (主に JET の放電で確認)

主なプラズマパラメータ $0.8 < I_{p}[MA] < 4.0$ $2.8 < q_{95} < 4.5$ $1 < B_{t}[T] < 4$ $1.5 < \kappa_{a} < 1.7$ $2.1 < \bar{n_{e}}[10^{19} \text{ m}^{-3}] < 6.6$ $0.3 < \bar{n_{e}}/n_{GW} < 0.8$

- NBIによる加熱パワー比*P*_e/*P*_iや *Z*_{eff}の値に違いは見られない
- *H*_{H98(y,2)}の値が高い場合、イオン・電子共に閉じ込め性能が改善されている
- W_e ~ 2W_i より、電子の方がより
 改善されていることがわかる

[3] http://efdasql.ipp.mpg.de/hmodepublic/



GS2を用いた熱輸送に関する研究

 データベースにおけるT_e > T_i領域での熱エネルギーの閉じ込め改善は数値計算からも考えられることなのか?
 ⇒ 乱流輸送の観点から電子熱輸送の閉じ込め改善条件を調べる
 フラックス・チューブ配位を用いたジャイロ運動論コードGS2[4,5]
 分布関数の摂動部分δfを扱う初期値問題コード
 線形・非線形が可能(本研究では主に線形計算を行った)
 平衡にはs - αモデルを使用(r/R, a/R, q, s, αによって平衡を決める)
 Lorentz衝突演算子を用いたブラソフ方程式をイオンと電子に対して解き、 静電揺動に加え電磁搖動の効果も考慮した計算

着目点

- 温度勾配長: $R/L_{T_e} \geq R/L_{T_i}$ $T_{e0}/T_{i0} < W_e/W_i \Rightarrow T_e$ の方が T_i より分布の広がりがある?
- 電流分布:磁気シアs
 閉じ込め性能に強く影響 ⇒ どのような電流分布が電子の閉じ
 込め改善に有効?

[4] M. Kotschenreuther *et al*, Comput. Phys. Commun. **88**, 128 (1995). [5] W. Dorland *et al*, Phys. Rev. Lett. **85**, 5579 (2000).

0.2 0.4 0.6 0.8

温度勾配長の変化による不安定性モードの違い

主なプラズマパラメータ ITG/TEM が支配的な波数 $k_{\theta}\rho_{i}$ =0.3に R/a = 3 $\beta = 0.5\%$ おける計算結果 s = 1.0 $\rho = 0.5$ 密度勾配 $R/L_n = 2$ q = 1.50.4 電子温度勾配 $R/L_{T_e} = 6 T_e/T_i = 1.2$ ele. diamag. R/L_{Te} 0.2 R/L_{T_i} の増加によって、優勢な $\omega/(c_s/a)$ 0 $k_{a}\rho_{i} = 0.3$ モードがITGからTEMに変化 -0.2 ITG *R*/*L*_{Ti}の増加に伴い成長率は減少 ion. diamag -0.4 5 7

静電揺動により駆動される電子とイオンの熱流束比 $Q_{\rm e}/Q_{\rm i}$

ITG: $Q_{\rm e} < Q_{\rm i}$

傾向

TEM: $Q_{\rm e} > Q_{\rm i}$

⇒線形計算では熱流束に関して $Q_{\rm e}/Q_{\rm i}$ の計算のみが行われるため、準線形モ デルにより電子とイオンそれぞれの拡散係数を評価





準線形モデルによる熱輸送の計算

準線形モデル[6]

$$\frac{Q_{i}}{n_{i}T_{i}/R} = C \max_{k_{\theta}} \left[\frac{\gamma}{\langle k_{\perp}^{2} \rangle} \right] \frac{R}{L_{T_{i}}}$$

$$k_{\theta}^{2} \left[\frac{\gamma}{\langle k_{\perp}^{2} \rangle} \right] \frac{Q_{i}}{L_{T_{i}}}$$

磁力線方向における静電揺動の大 きさ $|\phi_{k_{\theta}}(\theta)|^2$ を用いて重みづけを して波数 < k_{\perp}^2 > を求めることで、 非線形計算による熱流束を線形計 算から再現できる



[6] F. Jenko et al, Plasma Phys. Control. Fusion 47 B195 (2005).

温度勾配長が熱輸送に及ぼす影響

データベースにおける平均値から、以下の変数 を仮定して、規格化している値 $c_{s}\rho_{i}^{2}/a$ を計算

$$\Rightarrow c_{\rm s} \rho_{\rm i}^2 / a = 3.0$$

- ITG: χ_e は χ_i に比べて十分小さい
- TEM: χ_e は急増し χ_i を上回る このとき $W_e \sim 2W_i$ は考えられない

電子の閉じ込めが改善されるためには、 TEM が抑制され、ITG が優勢となる $R/L_{T_e} \ge R/L_{T_i}$ の関係 (ここでは $R/L_{T_i} \ge \frac{5}{6}R/L_{T_e}$) が必要である

- $B_{\rm t} = 2.3 {\rm T}$
- a = 0.93m
- $T_{\rm e} = 2.2 {\rm keV}$



温度勾配長が熱輸送に及ぼす影響

データベースにおける平均値から、以下の変数 を仮定して、規格化している値 $c_{s}\rho_{i}^{2}/a$ を計算

$$\Rightarrow c_{\rm s} \rho_{\rm i}^2 / a = 3.0$$

- ITG: χ_e は χ_i に比べて十分小さい
- TEM: χ_e は急増し χ_i を上回る このとき $W_e \sim 2W_i$ は考えられない

電子の閉じ込めが改善されるためには、 TEM が抑制され、ITG が優勢となる $R/L_{T_{e}} \ge R/L_{T_{i}}$ の関係 (ここでは $R/L_{T_{i}} \ge \frac{5}{6}R/L_{T_{e}}$)が必要である

- $B_{\rm t} = 2.3 {\rm T}$
- a = 0.93m
- $T_{\rm e} = 2.2 {\rm keV}$



● TEMの効果でイオンの拡散係数も増加する

⇒ $T_{\rm e}/T_{\rm i}$ = 1.2の値が変化した場合でも、 $\chi_{\rm e} \ll \chi_{\rm i}$ の関係は保たれるのか?

熱輸送の $T_{\rm e}/T_{\rm i}$ 依存性

主なプラズマパラメータ R/a = 3 $\beta = 0.5\%$ $\rho = 0.5$ s = 1.0密度勾配 $R/L_n = 2$ q = 1.5電子温度勾配 $R/L_{T_e} = 6$ イオン温度勾配 $R/L_{T_i} = 7.5$



- *T*_e/*T*_iの値によらず、ITGが優勢なモー ドである
- $T_{\rm e}/T_{\rm i}$ の増加によって $\chi_{\rm e}/\chi_{\rm i}$ の値は減少
- この減少は主にイオンの熱拡散係数の 増加のためである

 $T_{\rm e}/T_{\rm i}$ の増加による閉じ込め性能の劣化

- R/L_{T_e} に対して R/L_{T_i} が十分大きく、ITGが優勢となった条件下で χ_e は低減する
- 実験データベースでの $R/L_{T_i} > R/L_{T_e}$ という予測と一致する

 $T_{\rm e}/T_{\rm i} = 1.2$ における磁気シアの増加による熱拡散係数の低下

主なプラズマパラメータ R/a = 3 $\beta = 0.5\%$ $\rho = 0.5$ q = 1.5密度勾配 $R/L_n = 2$ $T_e/T_i = 1.2$ 電子温度勾配 $R/L_{T_e} = 6$ イオン温度勾配 $R/L_{T_i} = 7.5$



- *s*の増加によりITG/TEMによる不安定性が抑制される
- 磁気シアsの上昇により電子とイオンの拡散係数が低下
- 熱拡散係数の低下の割合は電子の方が 大きいため_{Xe}/_{Xi}の値はsの増加によっ て減少する



⇒ 温度勾配を変えた場合でもsの増加で χ_{e} 、 χ_{i} は減少するのか?





1.5

- 磁気シアsの値によらず、 $R/L_{T_i} = 7.5, 6.0$ ではITG、 $R/L_{T_i} = 4.5$ ではTEM が優勢なモードである
- ETGが支配的になると電子の拡散係数は増加する
- ITG,TEMによる電子・イオンの熱輸送はsも増加によって抑制される

⇒ どのような電流分布が閉じ込め性能の改善に有効であるのか?

- ▶ プラズマ小半径のどの位置において磁気シアの高い電流分布が閉じ込め 改善に有効となるのか?
 - → 分布形状を考慮した研究が今後の課題

 $\chi_{e} \ll \chi_{i}$ は実験データにおいて妥当であるのか



- GS2の結果から $\chi_{e} \ll \chi_{i}$ なので $\frac{W_{e}}{\tau_{E}} = 0$ と仮定
- データベースにおける電子とイオンの加熱入力比から0.5 < P_e/P_i < 1を 仮定

 $T_{e} = 2.2 \text{keV}$ m/M = 1/(1836) $n_{e} = 4.1 \times 10^{19} m^{-3}$ $W_{e} = 1.8 \text{MJ}$ $W_{i} = 1.1 \text{MJ}$ $\tau_{e} = 350 \text{ms}$

- 左の変数 (データベースにおける平均値) を用いると、1.2 < T_e/T_i < 1.3 となり実験データと矛盾しない結果である
- したがって、このとき電子はエネルギーをイオ ンに移すことでバランスしていると言える

まとめ

データベース

- *T*_e/*T*_i > 1の領域では電子とイオンのエネルギー閉じ込めが改善されることによって *H*_{H98(y,2)} > 1が達成されている
- 特に電子の閉じ込めが改善されているため $W_{\rm e} \sim 2W_{\rm i}$ が得られている
 - 温度勾配長: $R/L_{T_i} > R/L_{T_e}$? 電子の熱輸送にどのような影響を与えて

● 電流分布:磁気シア s?

いるのか、乱流輸送の観点から調査

GS2

- R/L_{T_e} に対して R/L_{T_i} が十分に大きいとき ITG が優勢
- このとき_{Xe} < Xi となる</p>
 - \Rightarrow 実験データでの $R/L_{T_i} > R/L_{T_e}$ という予測と一致
- 磁気シアsの上昇により電子とイオンの拡散係数は低減される
- この低減において、イオンと比較して電子の拡散係数の減少割合が大きい
 - ⇒磁気シアの上昇は特に電子のエネルギー閉じ込め改善に効果がある

今後の課題

<u>本研究</u>

- ITG/TEM が優勢な長波長領域で、温度・電流分布が熱輸送に与える局所 的な影響を調査
- 電子熱輸送の低減に関する概要を理解

問題点

- 分布形状が考えられていない
- 平衡にはシンプルな $s \alpha$ モデルが用いられている
- 短波長領域における電子温度勾配モード(ETG)を考慮していない

<u>今後</u>

 GLF23[7]やTGLF[8]などの輸送モデルが組み込まれた輸送コード
 TOPICS[9]を用いて、乱流輸送・分布形状・平衡が矛盾しない輸送解析を 行う

[7] R. E. Waltz *et al*, Phys. Plasmas **4**, 2482 (1997). [8] G. M. Staebler *et al*, Phys. Plasmas **14**, 055909 (2007). [9] N. Hayashi and JT-60 Team, Phys. Plasmas **17**, 056112 (2010).